

УТВЕРЖДАЮ



ВРИО директора

ФТИ им. А.Ф. Иоффе

С.В. Лебедев

*4 мае* 2018 г.

## ОТЗЫВ

Ведущей организации Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе  
Российской академии наук на диссертационную работу А.Е Казаковой  
«Исследование твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках  
арсенида галлия и фосфида индия в поле температурного градиента»,  
представленную на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук  
(специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния)

На отзыв представлена диссертационная работа, которая содержит введение, четыре главы, основные выводы и список литературы из 103 наименований, изложена на 122 страницах и 28 рисунках.

### Актуальность темы

Прогресс в области микро- и наноэлектроники в значительной степени определяется достижениями физики и технологии полупроводниковых материалов. К перспективным материалам относятся, в частности, полупроводниковые гетероструктуры на основе многокомпонентных твердых растворов соединений  $A^{III}B^V$ . Интерес к ним вызван возможностью

формирования структурно совершенных гетеропереходов за счет одновременного согласования параметров решетки и коэффициентов термического расширения сопрягающихся материалов. Применение подобных микро- и наноструктур позволяет улучшить параметры оптоэлектронных приборов различного назначения.

Использование пятикомпонентных твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках арсенида галлия и фосфида индия позволяет независимо регулировать ширину запрещенной зоны, период решетки, а также коэффициент термического расширения, что особенно важно для приборов, основанных на излучательной рекомбинации. В связи с этим докторская работа А.Е. Казаковой, посвященная исследованию твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках арсенида галлия и фосфида индия, является весьма актуальной и своевременной.

### **Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Научная новизна докторской работы А.Е. заключается:

- впервые найдены термодинамические границы кристаллизации твердых растворов AlInGaPAs из жидкой фазы в поле температурного градиента на подложках фосфида индия и арсенида галлия, определяемые с одной стороны ограничениями по плавкости, а с другой – областью спинодального распада твердых растворов;

- впервые обнаружено влияние концентрации компонентов в твердом растворе AlInGaPAs на область их существования, ширину запрещенной зоны и пределы составов изопараметрических гетероструктур на их основе;

- исследованы закономерности роста твердых растворов AlInGaPAs на подложках InP и GaAs, позволяющие управлять характеристиками гетероструктур на их основе;

- выявлены основные параметры, определяющие качество поверхности,

кристаллическое совершенство и люминесцентные свойства гетероструктур AlInGaPAs/GaAs(InP), позволяющие повысить характеристики фотоэлектрических преобразователей по сравнению с существующими InGaAs/GaAs(InP);

- впервые выполнены исследования влияния алюминия на внешний квантовый выход гетероструктур AlInGaPAs/InP.

### **Теоретическая и практическая значимость полученных автором диссертации результатов**

Полученные автором результаты исследований фазовых равновесий в пятикомпонентных системах Al-In-Ga-P-As (GaAs)(InP), закономерности роста и свойств пятикомпонентных гетероструктур AlInGaPAs/GaAs и AlInGaPAs/InP могут пополнить научную базу физики полупроводников.

Разработана методика выращивания изопараметрических гетероструктур AlInGaPAs/GaAs и AlInGaPAs/InP перекрывающих спектральный диапазон от 0,59 до 1,74 мкм.

Предложена конструкция фотопреобразователя на основе гетероструктуры AlInGaPAs/InP.

### **Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации**

Полученные в диссертационной работе результаты и выводы открывают принципиально новые перспективы для создания устройств твердотельной оптоэлектроники в широком спектральном диапазоне (от 0,59 до 1,74 мкм) на основе пятикомпонентных гетероструктур AlInGaPAs/GaAs, AlInGaPAs/InP.

Результаты диссертационной работы можно рекомендовать к использованию в МИСиС (Москва), ЗАО-НТ-МДТ (Зеленоград), ОИВТ РАН (Москва), ИМХ РАН (Нижний Новгород), НУЧ РАН (Черноголовка), ИФП СО РАН (Новосибирск), ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону), АО НПП «Радий» (Москва), АО НПФ «Экситон» (Ставрополь), АО НПП «Оптрон» (Ставрополь), АО «ВЗПП-Микрон» (Воронеж).

Практическое применение результатов работы продемонстрировано при выполнении государственного задания Минобрнауки на проведение НИР №16.4757.2017/8.9.

### **Обоснованность и достоверность полученных положений, выводов и заключений**

Достоверность положений и выводов диссертационной работы подтверждается их отражением в четырех научных статьях, опубликованных в журналах из перечня, рекомендованных ВАК и четырех статьях индексированных в Scopus и Web of Science. Результаты и выводы по работе докладывались на 6 международных и всероссийских научных конференциях. Достоверность результатов полученных в ходе диссертационного исследования подтверждается также: использованием современного оборудования при проведении измерений характеристик гетероструктур AlInGaPAs/GaAs(InP), современных и апробированных программ применяемых для прогнозирования параметров гетероструктур и их характеристик, согласованностью с результатами исследований других авторов.

### **Оценка содержания диссертации, ее достоверность в целом, замечания по оформлению**

Диссертация Казаковой А.Е. является законченной научно-квалификационной работой. Основные положения, выносимые на защиту, а также новизна и значимость обоснованы и раскрыты полностью.

Диссертационная работа Казаковой Алёны Евгеньевны «Исследование твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках арсенида галлия и фосфида индия в поле температурного градиента» соответствует паспорту специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, пунктам 1, 4, 5, 6.

Диссертация по своему содержанию, актуальности, задачам, научной новизне, практической и теоретической значимости соответствует критериям

«Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013.

Работа оформлена в соответствии с пунктом 24.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ГОСТом Р 7.011-2011.

### **Соответствие автореферата основным положениям диссертации**

Автореферат диссертации по своему содержанию полностью соответствует диссертационной работе «Исследование твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках арсенида галлия и фосфида индия в поле температурного градиента».

### **Замечания по диссертационной работе**

1. Из работы не ясно, какое совместное действие оказывает ограничение по плавкости и термодинамической неустойчивости твердых растворов AlInGaPAs на область их составов изопараметрическим подложкам арсенида галлия и фосфида индия. Также не определено влияние упругих напряжений на область действия указанных ограничений, что особенно необходимо при практической реализации гетероструктур AlInGaPAs/GaAs(InP) для фотопреобразователей и фотоприемников.

2. В работе нет анализа влияния погрешности технологического режима (воспроизведения и поддержания заданной температуры процесса) на состав, качество эпитаксиальных слоев и рассогласование периодов решеток подложек GaAs, InP и твердых растворов AlInGaPAs.

3. При исследовании структурного совершенства не выявлено влияние упругих напряжений на период решетки эпитаксиального слоя твердого раствора, что не дает возможности судить об эффекте стабилизации периода решетки в системах AlInGaPAs-GaAs, AlInGaPAs-InP наблюдаемых в соответствующих четверных системах.

4. К сожалению, в работе не анализируется влияние кристаллического

совершенства гетероструктур AlInGaPAs/GaAs(InP) на характеристики фотоэлектрических преобразователей на их основе.

Данные замечания не снижают научной ценности исследований, полученных результатов и выводов.

### **Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати**

Научная новизна, основные выводы, практическая и теоретическая значимость диссертационной работы опубликованы в 4 научных изданиях из перечня рекомендованных ВАК и четырех статьях индексированных в Scopus и Web of Science, а также докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях. В общей сложности материалы диссертационной работы представлены в 15 научных трудах.

### **Заключение**

Таким образом, диссертация Казаковой А.Е. является научно-квалификационной работой по актуальной тематике, в которой содержится решение задач, имеющих прикладное значение в развитии вопросов физики и технологии получения фотоактивных гетероструктур для фотоэлектрических преобразователей. Работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 –физика конденсированного состояния.

Отзыв составлен доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией фотоэлектрических преобразователей Андреевым Вячеславом Михайловичем (место работы: Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26, тел. +7-812-297-56-49,

e-mail: [ymandreev@mail.ioffe.ru](mailto:ymandreev@mail.ioffe.ru)) и доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории фотоэлектрических преобразователей Хвостиковым Владимиром Петровичем (место работы: Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26, тел. +7-812-292-79-24, e-mail: [vkhv@sccell.ioffe.rssi.ru](mailto:vkhv@sccell.ioffe.rssi.ru)).

Диссертационная работа Казаковой А.Е. и отзыв о ней заслушаны и обсуждены на семинаре лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ им. А.Ф. Иоффе 3 мая 2018 года, протокол № 4.

Заведующий лабораторией  
Фотоэлектрических преобразователей  
д.т.н., профессор, лауреат Ленинской  
и Государственной премий,  
чл.-корр. РАН



Андреев Вячеслав Михайлович

Ведущий научный сотрудник,  
д.ф.-м.н.



Хвостиков Владимир Петрович

Подписи Андреева В.М. и Хвостикова В.П. заверяю:



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе Российской академии наук.  
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26.  
Телефон: (812) 297-2245, (812) 297-1017. E-mail: [post@mail.ioffe.ru](mailto:post@mail.ioffe.ru).